Research Paper

Application of Graphene Oxide Quantum Dots in Planar Perovskite Solar Cell

Zahra Hosseini^{1*}, Azin Babaei²

1. Faculty of Advanced Technologies, Shiraz University, Shiraz, Iran.

2. Instituto de Ciencia Molecular, University of Valencia, 46980 Paterna, Spain.

red: 2021/08/25 Abstract

Received: 2021/08/25 Revised: 2021/10/17 Accepted: 2021/12/12

Use your device to scan and read the article online



DOI: 10.30495/jnm.2021.28790.1935

Keywords:

Perovskite, Solar Cell, Graphene Oxide, Quantum Dot, Planar Structure. **Introduction:** Carbon is cheap and abundant in nature which can significantly reduce the cost of solar cell fabrication. In recent years, carbon nanostructures have gained special attention for application in perovskite solar cells.

Methods: In this research, graphene oxide quantum dots (GOQDs) have been used in a planar perovskite solar cell. For this purpose, GOQDs with sizes smaller than 10 nm were synthesized by the hydrothermal method. The GOQDs were spin coated on ITO to make a planar n-i-p perovskite solar cell with the structure ITO/GOQD/MAPbI₃/Spiro-OMETAD/Ag.

Findings: The absorption spectrum of the GOQDs shows no overlap with absorption band of the MAPbI₃ perovskite layer. Scanning electron microscopy (SEM) and X-ray diffraction (XRD) analysis show that a uniform film of crystalline MAPbI₃ perovskite has been formed on the GOQD layer. The best device performance achieved in this research for the planar perovskite solar cell is as follows: Jsc=21.9 mA/cm², Voc=1.02 V, FF=0.67 and PCE=15%.

Citation: Hosseini Z, Babaei A. Application of Graphene Oxide Quantum Dots in Planar Perovskite Solar Cell. Quarterly Journal of New Materials. 2021; 12 (44): 53-64..

*Corresponding author: Zahra Hosseini

Address: Faculty of Advanced Technologies, Shiraz University, Shiraz, Iran. Tell: +987136139656

Email: zahrahosseini@shirazu.ac.ir

Extended Abstract

Introduction

Hybrid perovskite solar cells have got much attention during the last decade because of the fast progress of power conversion efficiency exceeding 25%. In the planar perovskite solar cell structure, perovskite layer is coated on the electron transport layer (ETL) and the hole transport layer (HTL) is placed on top of the perovskite layer. In this structure, the device is illuminated from the ETL side. Therefore, the electrical and optical characteristics of the ETL has a great impact on the perovskite solar cell performance. Different materials such as PCBM has been reported to be used as the electron transport material in the planar perovskite solar cell, but PCBM is very expensive and finding a cheap replacement for the PCBM can be a great step in reducing the perovskite solar cell cost. Here, graphene oxide quantum dots (GOQDs) with 5-10 nm size are synthesized with hydrothermal method and are applied in the planar perovskite solar cell.

Materials and Methods

GOQDs were prepared using the hydrothermal method. 0.4 g citric acid (Merck) and 0.224 g sodium hydroxide (Merck) were dissolved into 7.2 ml DI water to form a clear solution. Then, the solution was heated at 190 °C for 24 hours in an electric oven. The product was then dried by rotary evaporator, washed and dispersed in DI water to make the GOQDs with the desired concentration.

For making the perovskite solar cell, the glass coated ITO was cut and etched according to the common pattern using HCl solution and zinc powder. After cleaning, the ITO glasses were heated in 500 °C for 30 min. GOQDs was spin coated onto the substrates at 4000 rpm for 40 s and dried at 120 °C for 15 min. For deposition of perovskite layer, PbI₂ (Aldrich), CH₃NH₃I (Dyesol) and dimethyl sulfoxide (Aldrich) were dissolved in N,N-dimethylformamide (Aldrich) with a molar ratio of 1:1:1. Prepared solution was spin coated on the substrates at 4000 rpm for 25 s. After 5 second of spinning, 0.5 ml diethyl ether (Aldrich) was poured on the

substrates. The perovskite films were then crystallized at 100 °C for 5 min. the final perovskite layer with 400 nm thickness has a shiny black color. The Spiro-OMETAD layer was then coated on the perovskite layer by spin coating at 4000 rpm in 20 s. The HTL is 200 nm thick. Finally, a 100 nm thick Ag layer is coated on the device by thermal evaporation.

Results and Discussion

The absorption spectrum of the GOQDs show that these particles absorb photons with wavelengths smaller than 300 nm. This confirms that no visible photon will be absorbed in the GOQD layer and there will be no absorption loss in the device. TEM images of the GOQDs show that their size is in the range of 5-10 nm.

In the planar perovskite solar cell fabricated in this research, the MAPbI₃ layer is placed between GOQD and Spiro-OMETAD layers as ETL and HTL respectively. The PL spectra of the perovskite coated on GOQD layer show a quenched intensity compared to the PL spectrum of the perovskite layer coated on ITO. This implies that the injection of electrons from the perovskite layer to the GOQDs happens efficiently.

In order to see the quality of the perovskite layer coated on the GOQD layer, SEM image of the perovskite layer has been investigated. The SEM image confirms the formation of a uniform perovskite layer. Moreover, the XRD analysis shows the successful crystallization of the perovskite layer coated on GOQD.

GOQD Solutions of with different concentrations have been prepared and utilized in spin coating of the GOQD layer. The comparison between the performances of the devices fabricated with these layers show that the 5 mg/ml concentration is the best concentration for the GOQD solution. The best device performance achieved in this research for the planar perovskite solar cell is as follows: Jsc=21.9 mA/cm², Voc=1.02 V, FF=0.67 and PCE=15%. This device shows a high external quantum efficiency of around 80% in a wide wavelength range from 350-800 nm.

Conclusion

In this research, GOODs with 5-10 nm size were synthesized by hydrothermal method. The GOQDs were used in a planar perovskite with the solar cell structure ITO/GOQD/MAPbI₃/Spiro-OMETAD/Ag. The GOODs coated on ITO using a 5mg/ml solution of GOQDs in water. Spin coating of the GOQDs performed at 4000 rpm in 40 s. The GOQDs show a narrow absorption band at short wavelengths smaller than 300 nm. Therefore, no absorption loss in the perovskite solar cell will happen because of the GOQDs. The SEM and XRD analysis of the perovskite layer coated on the GOQD layer confirms the uniform formation of a layer. crystalline The best device performance achieved in this research for the planar perovskite solar cell is as follows: Isc=21.9 mA/cm², Voc=1.02 V, FF=0.67 and PCE=15%.

Ethical Considerations compliance with ethical guidelines

The cooperation of the participants in the present study was voluntary and accompanied by their consent.

Funding

No funding.

Authors' contributions

Design and conceptualization: Zahra Hosseini. Methodology and data analysis: Zahra Hosseini and Azin Babaei. Supervision and final writing: Zahra Hosseini.

Conflicts of interest

The authors declared no conflict of interest.

مقاله پژوهشی

استفاده از نقاط کوانتومی اکسید گرافن در سلول خورشیدی پروسکایت

زهرا حسینی^{۹۰}، آذین بابایی^۲ ۱. دانشکده فناوریهای نوین، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران. ۲. پژوهشکده علوم مولکولی، دانشگاه والنسیا، پترنا، اسپانیا.

> تاریخ دریافت: ۱٤+۰/۰۲/۰۳ تاریخ داوری: ۱٤+۰/۰۷/۲۵ تاریخ یذیرش: ۱٤+۰/۰۹/۲۱

از دستگاه خود برای اسکن و خواندن مقاله به صورت آنلاین استفاده کنید



DOI: 10.30495/jnm.2021.28790.1935

واژههای کلیدی: پروسکایت، سلول خورشیدی، اکسید گرافن، نقاط کوانتومی، ساختار مسطح.

چکیدہ

کربن یک عنصر فراوان در طبیعت و نسبتا ارزانقیمت است که می تواند هزینه ساخت سلول خورشیدی را بطور قابل توجهی کاهش دهد. در سال های اخیر ترکیبات کربنی بطور ویژه جهت استفاده در سلول خورشیدی پروسکایت مورد توجه و بررسی قرار گرفتهاند. در این تحقیق، نقاط کوانتومی اکسید گرافن در سلول خورشیدی پروسکایت مسطح مورد استفاده قرار گرفتهاند. بدین منظور، نقاط کوانتومی اکسید گرافن به روش هیدروترمال سنتز شدهاند. تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوری از این ذرات نشان میدهد که اندازه نقاط کوانتومی اکسید گرافن کوچکتر از ۱۰ نانومتر میباشد. این نقاط کوانتومی سپس جهت ساخت سلول خورشیدی با ساختار ITO/GOQD/MAPbI₃/Spiro-OMETAD/Ag، به روش لایه نشانی چرخشی بر روی زیرلایه اكسيد قلع-اينديوم (ITO) لايه نشاني مي شوند. تصاوير ميكروسكوپ الكتروني و أناليز پراش پرتو ايكس از لايه پروسكايت نشان مىدهند كه اين لايه با ساختار كريستالى مناسب، به صورت يكنواخت و پيوسته بر روى لايه نقاط كوانتومي اكسيد گرافن لايه نشاني شده است. همچنين، بررسي شدت نورتابي لايه پروسكايت لایه نشانی شده بر روی نقاط کوانتومی اکسید گرافن، در مقایسه با شدت نورتابی لایه پروسکایت بر روی ITO نشان مىدهد كه انتقال الكترون از لايه پروسكايت به نقاط كوانتومي اكسيد گرافن بطور موثري اتفاق میافتد و در نتیجه نورتابی لایه پروسکایت در حالت مجاورت با لایه نقاط کوانتومی اکسید گرافن به میزان قابل توجهی کاهش می یابد. سلول خورشیدی پروسکایت مسطح ساخته شده، عملکرد بسیار مناسبی با مشخصات جریان اتصال کوتاه (۲۱/۹ mA/cm² (Jsc، ولتاژ مدار باز (۷۰۵ V ۲۰۲۷، ضریب پرشدگی (FF) ۰/۶۷ و بازده تبدیل توان (PCE) % ۱۵ نشان میدهد. این نتایج بیانگر ویژگی مناسب نقاط کوانتومی اکسید گرافن به عنوان ماده انتقال دهنده الکترون در سلول خورشیدی پروسکایت میباشد.

» **نویسنده مسئول:** زهرا حسینی

نشانی: دانشکده فناوریهای نوین، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران. **تلفن: ۰**۷۱۳۶۱۳۹۶۵۶

پست الكترونيكى: zahrahosseini@shirazu.ac.ir

مقدمه

حوزه سلولهای خورشیدی بر پایه مواد آلی-معدنی پروسکایت، در سال های اخیر با شتاب زیادی پیشرفت کرده است. با رشد سریع بازده این نوع سلول های خورشیدی، توجه بسیاری هم در حوزه تحقیق و هم در صنعت به این سلولهای خورشیدی به عنوان کاندیداهای برتر برای نسل بعدی تکنولوژی فوتوولتائیک جلب شده است. از جنبههای جذاب سلول های خورشیدی پروسکایت میتوان به جذب نور قوی، گاف انرژی مستقیم با اندازه مناسب، تحرکپذیری بالای حاملهای بار، طول نفوذ زیاد حاملهای بار، قیمت پایین و راحتی ساخت اشاره کرد (۱). این برترىها باعث دستيابى به بازده حدود ٢۵٪ براى اين نوع سلول خورشیدی شده است (۲، ۳). ساختار مرسوم سلول خورشیدی پروسکایت مسطح، شامل یک لایه از ماده پروسکایت است که در میان یک لایه انتقال دهنده الکترون و یک لایه انتقال دهنده حفره قرار گرفته است (۴) . لايه انتقال دهنده الكترون بر روى شيشه پوشش داده شده با اکسید رسانای شفاف لایه نشانی می شود و الکترود مقابل (نقره یا طلا) بر روى لايه انتقال دهنده حفره قرار مى گيرد. بنابراين نور از سمت لايه انتقال دهنده الكترون به سلول خورشيدي تابيده مي شود. ويژگي-های الکتریکی و نوری لایه انتقال دهنده الکترون از پارامترهای بسیار مؤثر بر عملکرد سلول خورشیدی پروسکایت مسطح میباشد (۵–۷). در تحقيقات گزارش شده، تركيبات بسيار متنوعى به عنوان ماده انتقال-دهنده الکترون در سلول خورشیدی پروسکایت استفاده شده است که از برترین آنها می توان به دو ترکیب PCBM ([6,6]--Phenyl-C61 butyric acid methyl ester) و C60 اشاره کرد (۸، ۹). استفاده از PCBM به عنوان لایه انتقال دهنده الکترون در سلول خورشیدی پروسکایت، به دلیل قابلیت بالای این ترکیب در جداسازی الکترون منجر به بازده بالا در سلول خورشیدی می شود. اما قیمت بالای این ترکیب از عوامل محدود کننده در استفاده از آن در ساخت سلول خورشیدی پروسکایت در مقیاس بالا محسوب می شود. به همین دلیل محققین به دنبال یافتن جایگزینهای مناسب با قیمت پایین و سادگی ساخت جهت استفاده در لایه انتقال دهنده الکترون در سلول خورشیدی پروسكايت هستند.

خانواده نانوساختارهای کربنی، از جمله نقاط کوانتومی گرافن و نقاط کوانتومی اکسید گرافن، به دلیل دارا بودن ویژگیهای منحصربه فرد شیمیایی، الکتریکی و نوری، در سالهای اخیر در کاربردهای مختلفی مورد توجه قرار گرفتهاند (<u>۱۰</u>–۱۴). این نقاط کوانتومی دارای طیف جذب پهن، شدت نورتابی بالا، و پایداری شیمیایی خوب هستند، و غیرسمی بودن و تولید آسان و ارزان از دیگر ویژگیهای آنها محسوب میشود (<u>۱۱</u>). در سالهای اخیر، گزارشهای مختلفی در رابطه با کاربرد این نقاط کوانتومی در سلول خورشیدی پروسکایت جهت بهبود ویژگی-های مختلف سلول خورشیدی به چاپ رسیده است. ژو و همکارانش یک لایه بسیار نازک از نقاط کوانتومی گرافن، در میان لایه پروسکایت که به دلیل جدایش راحت تر الکترون در سلول، بازده سلول خورشیدی پروسکایت از ۸/۸٪ به حدود ۱۰٪ افزایش یافت (<u>۵۱</u>). خی و همکارانش مقدار کمی از نقاط کوانتومی گرافن به لایه انتقال دهنده الکترون از

جنس اکسید قلع اضافه کردند و مشاهده کردند با جذب نور در نقاط کوانتومی گرافن، الکترونهای تولید شده در لایه اکسید قلع ترازهای تله را پرکرده و خاصیت این لایه را به عنوان لایه انتقال دهنده الکترون بهبود می بخشند (۱۶). همچنین پنگ و همکارانش نشان دادند که حضور نقاط کوانتومی گرافن بر روی ذرات اکسید قلع در لایه انتقال بهنده الکترون، به تنظیم بهتر ترازهای انرژی این لایه با لایه پروسکایت، و در نتیجه انتقال راحت ر الکترونها از لایه پروسکایت به این لایه کمک می کند (۱۷). از دیگر کاربردهای نقاط کوانتومی گرافن در سلول خورشیدی پروسکایت می توان به استفاده از این نقاط کوانتومی به عنوان ناخالصی در لایه انتقال دهنده الکترون از جنس TiO₂ اشاره

کرد که توسط گروههای مختلفی گزارش شده است (۱۸، ۱۹). در این تحقیق از نقاط کوانتومی اکسید گرافن به عنوان ماده انتقال دهنده الکترون در سلول خورشیدی پروسکایت مسطح استفاده شده است. همانطور که در پاراگراف قبل مرور شد، نانوساختارهای مختلف کربنی در بخشهای مختلف سلول خورشیدی پروسکایت و با اهداف متفاوت بكار گرفته شده و نتایج آن توسط محققین گزارش شده است. اما هیچ گزارشی مبنی بر استفاده مستقل از نقاط کوانتومی اکسید گرافن به عنوان ماده انتقال دهنده الكترون در سلول خورشیدی پروسکایت وجود ندارد. نتايج بدست آمده در اين تحقيق نشان مي دهد كه الكترون-ها به راحتی از لایه پروسکایت به لایه نقاط کوانتومی اکسید گرافن منتقل شده و جمع آوری می شوند. بنابراین این لایه می تواند به عنوان یک لایه انتقال دهنده الکترون ارزان قیمت و با عملکرد مناسب به عنوان جایگزین PCBM در سلول خورشیدی پروسکایت مورد استفاده قرار گیرد. غلظتهای مختلف نقاط کوانتومی در ساخت این لایه مورد استفاده قرار گرفته و عملکرد سلول خورشیدی برای انتخاب غلظت مناسب بررسی شده است.

مواد و روش ها

نقاط کوانتومی اکسید گرافن به روش هیدروترمال سنتز شدهاند. ۲/۴ گرم اسید سیتریک (Merck) و ۲/۲۲۴ گرم هیدروکسید سدیم (Merck) در ۲/۲ میلیلیتر آب بدون یون حل شده و آنقدر هم زده می شود تا محلول شفافی حاصل شود. سپس محلول به اتوکلاو منتقل شده و به مدت ۲۴ ساعت در دمای ۱۹۰ درجه سانتیگراد حرارتدهی می شود. محلول حاصل توسط تبخیرکننده چرخشی خشک شده، پودر می شود. محلول حاصل توسط تبخیرکننده چرخشی خشک شده، پودر محلول جاوی پودر بدست آمده در اتانول، در شرایط ۶۰۰۰ دور بر دقیقه محلول حاوی پودر بدست آمده در اتانول، در شرایط ۶۰۰۰ دور بر دقیقه به مدت ۲۰ دقیقه سانترفیوژ شده و پودر نقاط کوانتومی اکسید گرافن حاصل می شود. برای لایه نشانی لایه انتقال دهنده الکترون، پودر نقاط کوانتومی اکسید گرافن با غلظت مورد نظر در آب بدون یون پخش شده و به روش لایه نشانی چرخشی، بر روی شیشه پوشش داده شده با اکسید رسانای شفاف (ITO) لایه نشانی می شود.

جهت ساخت سلول خورشیدی، ابتدا زیر لایه شیشه پوشش داده شده با ITO (Indium Tin Oxide) برش داده شده و قسمتی از سطح ITO از طریق خوردگی شیمیایی و با استفاده از محلول آبی اسید هیدروکلریک و پودر روی الگوسازی شده است. پس از شستشوی ITO

با اتانول، محلول اسیدی رقیق اسیدکلریدریک، استن، و آب بدون یون، زیرلایهها در دمای ۵۰۰ درجه سانتیگراد به مدت نیم ساعت حرارت داده شدهاند. محلول نقاط کوانتومی اکسید گرافن با غلظت معین به روش لایه نشانی چرخشی با سرعت ۴۰۰۰ دور بر دقیقه و به مدت ۴۰ ثانیه بر روی زیرلایه لایه نشانی می شود. بعد از حرارت دهی در دمای ۱۲۰ درجه سانتیگراد به مدت ۱۵ دقیقه، لایه نشانی لایه پروسکایت بر روى أن انجام مى شود. بدين منظور PbI2 (%Aldrich, 99)، Dyesol) CH₃NH₃I) و دی متیل سولفوکساید (DMSO, Aldrich) با نسبت مولی ۱:۱:۱ در DMF,) N,N-dimethylformamide Aldrich) حل شده است. محلول حاضر با سرعت ۴۰۰۰ دور بر دقیقه و به مدت ۲۵ ثانیه بر روی لایه نقاط کوانتومی اکسید گرافن لایه نشانی شده است. در ثانیه پنجم چرخش، ۰/۵ میلی لیتر دی اتیل اتر (Aldrich) یکجا و أنی بر روی زیرلایه ریخته می شود. لایه شفاف بدست آمده سپس در دمای ۱۰۰ درجه سانتیگراد به مدت ۵ دقیقه حرارت دهی و کریستالی می شود (۲۰). لایه پروسکایت نهایی، با ضخامت حدود ۴۰۰ نانومتر، رنگ مشکی براقی دارد.

بعد از آن، محلول Spiro-OMETAD به عنوان لایه انتقال دهنده حفره به روش لایه نشانی چرخشی با سرعت ۴۰۰۰ دور بر دقیقه و به مدت ۲۰ ثانیه بر روی لایه پروسکایت لایه نشانی می شود. ضخامت این لایه حدود ۲۰۰ نانومتر می باشد. محلول لایه نشانی Spiro-OMETAD با حل کردن ۲۲/۳ میلی گرم Spiro-OMETAD میلی لیتر TBP،

و ۱۷/۵ میلی لیتر محلول LiTFSI در استونیتریل، در ۱ میلی لیتر کلروبنزن آماده میشود. در مرحله آخر، لایه نقره با ضخامت ۱۰۰ نانومتر به عنوان لایه اتصال به روش تبخیر حرارتی بر روی سلول خورشیدی لایه نشانی میشود. مراحل سنتز مواد و ساخت سلول خورشیدی پروسکایت بطور کامل در فلوچارت شکل ۱ نشان داده شده است.

طیف جذب و طیف تابش محلول نقاط کوانتومی اکسید گرافن به ترتیب با استفاده از اسپکتروفوتومتر UV 1280 Shimadzu و اسپکترومتر فلورسنت Cary Eclipse اندازه گیری شده است. شکل و اندازه نقاط کوانتومی اکسید گرافن با استفاده از میکروسکوپ الکترونی عبوری ولایت با آزمون پراش پرتو ایکس بررسی شد. این آزمون به وسیله دستگاه Cu Kα مورد ارزیابی قرار گرفت. ساختار کریستالی لایه پروسکایت با آزمون پراش پرتو ایکس بررسی شد. این آزمون به وسیله دستگاه ADVANCE و با استفاده از پرتو ایکس ۵ روسکایت با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی پروسکایت با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی ولتاژ سلول موج ۱/۵۴۰ آنگستروم انجام شده است. مورفولوژی لایه ولتاژ سلول خورشیدی با استفاده از تجهیزات الکتروشیمی Auto Lab میدان مشده است. جهت ثبت ولتاژ سلول خورشیدی از یک مجموعه شامل لامپ زنون، تکفام ساز نور فرودی و Keithley source meter است.

گرم اسید سیتریک + ۱/۲۲۴ گرم هیدروکسید



شکل ۱. فلوچارت نشان دهنده مراحل سنتز مواد و ساخت سلول خورشیدی پروسکایت

نتايج و بحث

طرحواره ساختار سلول خورشیدی پروسکایت در این تحقیق در شکل ۲الف نشان داده شده است. ساختار سلول مسطح بوده و نقاط کوانتومي اکسید گرافن، MAPbI3، و Spiro-OMETAD به ترتیب به عنوان ماده انتقال دهنده الكترون، ماده جاذب نور و ماده انتقال دهنده حفره مورد استفاده قرار گرفتهاند. محل نسبی ترازهای انرژی این لایهها به طور کیفی در شکل ۲ب نشان داده شده است. در این ساختار نور از سمت لايه انتقال دهنده الكترون يا به عبارتي از سمت ITO بر سلول خورشیدی فرود می آید. بدین ترتیب، با فرود نور بر سلول خورشیدی پروسکایت، نور از شیشه پوشش داده شده با ITO و همچنین لایه انتقال دهنده الكترون عبور كرده و به لايه پروسكايت مىرسد. سپس نور در لایه پروسکایت جذب شده، و جفتهای الکترون-حفره در این لايه توليد مى شوند. حامل هاى بار الكترون و حفره با نفوذ در لايه پروسکایت به مرزهای این لایه با لایههای انتقال دهنده الکترون و حفره میرسند. به دلیل پایین تر بودن لبه باند هدایت در لایه نقاط کوانتومی اکسید گرافن، الکترون های تولید شده در لایه پروسکایت به لایه انتقال دهنده الکترون منتقل می شوند. در سوی دیگر، به دلیل بالاتر بودن لبه باند والانس در لايه Spiro-OMETAD نسبت به لبه باند ظرفیت در لایه پروسکایت، حفرههای تولید شده به سرعت به لایه انتقال دهنده حفره منتقل می شوند. بدین ترتیب، پیش از بازتر کیب الکترون و حفره، جدایش بار اتفاق میافتد و حامل های بار تولید شده در لایه پروسکایت در تولید جریان در مدار خارجی مشارکت خواهند داشت (۴، ۲۱).

با توجه به نحوه عملکرد سلول خورشیدی پروسکایت که در پاراگراف قبل توضيح داده شد، ويژگىهاى مختلفى از ماده انتقال دهنده حفره وجود دارد که در عملکرد سلول خورشیدی بسیار مهم است. ویژگی اول، میزان شفافیت لایه انتقال دهنده نور در برابر فوتونهای مرئی می باشد. در سلول خورشیدی پروسکایت، مطلوب است که کل نور در لایه جاذب نور پروسکایت جذب شود و فوتون های جذب شده در بقیه لایه های سلول خورشیدی در تولید جریان نقشی نخواهند داشت و تلف می شوند. زیرا تنها جذب نور در لایه پروسکایت منجر به تولید حامل-های بار الکترون و حفرهای می شود که مطابق مکانیزم شرح داده شده در تولید جریان در سلول خورشیدی مشارکت دارند. شکل ۳الف طیف جذب و تابش نقاط کوانتومی اکسید گرافن سنتز شده به روش هیدروترمال را نشان میدهد. همانگونه که در این شکل ملاحظه می-شود، نقاط کوانتومی اکسید گرافن سنتز شده، تنها فوتونهای با طول موج کوچکتر از ۳۰۰ نانومتر را جذب کرده و هیچ فوتونی در بازه طول-موجهای مرئی جذب نمی کنند. این ویژگی تضمین می کند که استفاده از این نقاط کوانتومی در سلول خورشیدی پروسکایت، هیچ اتلافی ناشی از جذب فوتون های مرئی توسط نقاط کوانتومی اکسید گرافن ایجاد نمی کند. شکل ۳الف همچنین نشان میدهد که نقاط کوانتومی سنتز شده، فوتون هایی با طول موج بزرگتر در ناحیه مرئی تابش میکنند. پیک تابش نقاط کوانتومی اکسید گرافن در طول موج ۴۰۸ نانومتر قرار دارد. تصوير ميكروسكوپ الكتروني عبوري نقاط كوانتومي اكسيد گرافن

در شکل ۳ب نشان داده شده است. این تصویر نشان میدهد اندازه نقاط کوانتومی اکسید گرافن در بازه ۵ تا ۱۰ نانومتر قرار دارد.



شکل ۲. الف) طرحواره سلول خورشیدی پروسکایت مسطح n-i-p با لایه نقاط کوانتومی اکسید گرافن به عنوان لایه انتقال دهنده الکترون. ب) وضعیت نسبی ترازهای انرژی لایههای مختلف در سلول خورشیدی



شکل ۳. الف) طیف جذب و تابش، ب) تصویر میکروسکوپ الکترونی عبوری نقاط کوانتومی اکسید گرافن.

دومین ویژگی ماده انتقال دهنده الکترون که بر رفتار سلول خورشیدی پروسکایت موثر است، محل نسبی پایینترین تراز انرژی در باند هدایت این ماده نسبت به باند هدایت ماده پروسکایت، و در واقع توانایی انتقال الکترون آن میباشد. همانطور که در شکل ۲ب نشان داده شده است، پایینترین تراز انرژی در باند هدایت نقاط کوانتومی اکسید گرافن در انرژی پایین تری نسبت به پایین ترین تراز انرژی باند هدایت الAPPI قرار دارد. بنابراین انتظار میرود الکترونهای حاضر در باند هدایت ماده پروسکایت به راحتی به لایه انتقال دهنده الکترون منتقل شوند. برای نشان دادن این اتفاق، نمودار تابش لایه پروسکایت بر روی کاه و نمودار تابش لایه پروسکایت لایه نشانی شده بر روی لایه نقاط کوانتومی اکسید گرافن اندازه گیری و در شکل ۴ نشان داده شده است.

همانطور که ملاحظه می شود، در حالتی که لایه پروسکایت بر روی لایه نقاط کوانتومی اکسید گرافن قرار گرفته است، نورتابی بسیار ضعیف تری دارد. این مشاهده تایید می کند که بعد از جذب نور و تولید جفت الکترون-حفره در لایه پروسکایت، الکترونها به سرعت به لایه نقاط کوانتومی اکسید گرافن منتقل می شوند. بنابراین غلظت الکترون-حفرههایی که در لایه پروسکایت شانس بازترکیب و تابش فوتون دارند کاهش می یابد (۲۰).



پروسکایت لایه نشانی شده بر روی نقاط کوانتومی اکسید گرافن

یک ویژگی مهم دیگر که باید در کاربرد نقاط کوانتومی گرافن به عنوان لایه انتقال دهنده الکترون در سلول خورشیدی پروسکایت در نظر گرفته شود، پایداری حرارتی این نقاط کوانتومی میباشد. مراجع معتبر نشان میدهند تجزیه حرارتی نقاط کوانتومی اکسید گرافن در دماهای بالاتر از ۱۵۰ درجه سانتیگراد (حدود ۱۸۰ درجه سانتیگراد) آغاز میشود (۲۲). (کمتر از ۱۰۰ درجه سانتیگراد) از دمای تجزیه حرارتی نقاط کوانتومی اکسید گرافن، میتوان از پایداری لایه نقاط کوانتومی اکسید گرافن در این کاربرد اطمینان داشت.

همانطور که در شکل ۲ نشان داده شد، لایه پروسکایت با ترکیب MAPbI3 بر روی لایه نقاط کوانتومی اکسید گرافن لایه نشانی می– شود. تصویر میکروسکوپ الکترونی از لایه پروسکایت (شکل ۵الف) نشان میدهد که لایه ایجاد شده یک لایه یکنواخت و پیوسته میباشد. ابعاد دانههای تشکیل شده در این لایه حدود ۲۰۰ نانومتر میباشد. طیف پراش اشعه ایکس از لایه پروسکایت در شکل ۵ب نشان داده شده است. این طیف نشان دهنده پیکهای کریستالی مربوط به ساختار شده است. این طیف نشان دهنده پیکهای کریستالی مربوط به ساختار های مشخص شده با علامت ستاره مربوط به زیرلایه ITO میباشد. به طور کلی شکل ۵ نشان میدهد لایه پروسکایت با ساختار کریستالی مورد نظر و کیفیت مطلوب به خوبی بر روی لایه نقاط کوانتومی اکسید گرافن تشکیل شده است.



شکل ۵. الف) تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی، ب) طیف پراش اشعه ایکس از لایه پروسکایت بر روی لایه نقاط کوانتومی اکسید گرافن

به منظور تعیین غلظت مناسب نقاط کوانتومی اکسید گرافن در محلول لايه نشانى لايه انتقال دهنده الكترون، سه غلظت متفاوت از نقاط کوانتومی اکسید گرافن (۲، ۵ و ۱۰ میلی گرم) در تهیه یک میلی لیتر از محلول لایه نشانی مورد استفاده قرار گرفت. با استفاده از این محلول ها، لایه نشانی لایه انتقال دهنده الکترون انجام و سلول های خورشیدی ساخته شدند. سپس عملکرد این سلول های خورشیدی تحت تابش نور شبیهساز طیف خورشید (AM 1.5G) با شدت ۱۰۰ میلیوات بر سانتی-متر مربع مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج ارزیابی این سلولهای خورشیدی پروسکایت در جدول ۱ گزارش شده است. همانطور که ملاحظه می شود، استفاده از غلظت ۵ میلی گرم بر میلی لیتر در تهیه محلول لايه نشانى لايه انتقال دهنده الكترون منجر به ايجاد سلول خورشیدی با عملکرد بهتر شده است. این سلول خورشیدی در مقایسه با سلول های ساخته شده با محلول نقاط کوانتومی اکسید گرافن با غلظتهای ۲ و ۱۰ میلی گرم بر میلی لیتر، جریان اتصال کوتاه بالاتر، ولتاژ مدار باز بالاتر و همچنین FF بسیار بالاتری دارد. بدین ترتیب غلظت ۵ میلی گرم بر میلی لیتر به عنوان غلظت مناسب جهت ساخت سلول خورشیدی در ادامه انتخاب شده است. قابل ذکر است عدم حضور لایه انتقال دهنده الکترون در ساختار موجب بازترکیب زیاد حاملهای بار در سطح ITO و کاهش شدید ولتاژ مدار باز و ضریب پرشدگی سلول خورشیدی می شود. بنابراین سلول خورشیدی بدون لایه انتقال دهنده الكترون عملكرد مناسبي نخواهد داشت (۴)

كوانتومي اكسيد گرافن				
Efficiency (%)	FF (%)	Voc (V)	Jsc (mA cm ⁻²)	غلظت نقاط کوانتومی اکسید گرافن (mg/mL)
٧/ ١	47/2	•/٩۴	<i>١۶/</i> ٩	٢
۱۵/۰	۶۷/۴	١/•٢	۲١/٩	۵
11/1	۵۶/۷	•/٩۴	۲٠/٩).

جدول ۱. مشخصات فوتوولتائیک سلولهای خورشیدی پروسکایت ساخته شده با غلظتهای متفاوت از محلول نقاط



شکل ٦. الف) نمودار جریان-ولتاژ، ب) نمودار بازده کوانتومی خارجی سلول خورشیدی پروسکایت با لایه نقاط کوانتومی اکسید گرافن به عنوان لایه انتقال دهنده الکترون

شکل ۶ نمودار جریان–ولتاژ و همچنین نمودار بازده کوانتومی سلول خورشیدی با بالاترین بازده را نشان میدهد. جریان اتصال کوتاه این سلول خورشیدی برابر ۲۱/۹ میلی آمپر بر سانتیمتر مربع، ولتاژ مدار باز برابر ۲۰/۲ ولت و ضریب پرشوندگی آن برابر ۲۵٪ بدست آمده است. بدین ترتیب این سلول خورشیدی بازدهی برابر ۱۵٪ دارا می باشد. شکل ۵٫ نشان میدهد که سلول خورشیدی ساخته شده در بازه پهنی از نشان میدهد که سلول خورشیدی ساخته شده در بازه پهنی از نشان داده شده در مدکر کالف نیز ملاحظه شد، نقاط کوانتومی اکسید تشان داده شده در شکل ۲الف نیز ملاحظه شد، نقاط کوانتومی اکسید گرافن نور را در طول موج های مرئی جذب نمی کنند. بنابراین، هرچند در این ساختار، نور قبل از رسیدن به لایه پروسکایت از لایه انتقال دهنده الکترون عبور می کند، هیچ نوع اتلافی ناشی از عبور نور از لایه

نقاط کوانتومی اکسید گرافن در سلول خورشیدی ایجاد نمی شود. بدین – ترتیب کل نور فرودی در لایه جاذب نور پروسکایت جذب شده و جفت – های الکترون – حفره در این لایه تولید می شوند. بازده کوانتومی بالای بدست آمده در این ساختار نشانه جذب بالای نور در لایه پروسکایت و جمع آوری موثر حامل های بار الکترون و حفره به ترتیب توسط لایه های انتقال دهنده الکترون و حفره در این ساختار می باشد (۲۵).

جمعبندى

در این تحقیق، نقاط کوانتومی اکسید گرافن با اندازه ۵ تا ۱۰ نانومتر به روش هيدروترمال ساخته شدند. سپس اين نقاط كوانتومي به عنوان ماده انتقال دهنده الكترون در سلول خورشيدی پروسكايت با ساختار ITO/GOQD/MAPbI₃/Spiro-OMETAD/Ag مورد استفاده قرار گرفتند. لایه نشانی لایه انتقال دهنده الکترون با استفاده از محلول نقاط کوانتومی اکسید گرافن با غلظت ۵ میلی گرم بر میلی لیتر به روش لایه نشانی چرخشی انجام شد. طیف جذب نقاط کوانتومی اکسید گرافن نشان دهنده بازه جذب باریکی در طول موجهای کوچکتر از ۳۰۰ نانومتر مىباشد. اين بازه جذب باريك در ناحيه فرابنفش مؤيد اين مطلب است که اگرچه نور پیش از ورود به لایه جاذب نور پروسکایت، از لایه انتقال دهنده الكترون عبور مي كند، هيچ نوع اتلافي ناشي از جذب نور در لايه انتقال دهنده الكترون اتفاق نمىافتد. همچنين تصاوير ميكروسكوپ الكتروني لايه پروسكايت نشان ميدهند كه اين لايه به خوبي بر روى لایه انتقال دهنده الکترون لایه نشانی می شود و لایه کاملا یکنواخت و پیوسته می باشد. سلول خورشیدی ساخته شده با ساختار ذکر شده در بهترین حالت دارای بازده تبدیل توان ۱۵٪ میباشد.

ملاحظات اخلاقی پیروی از اصول اخلاق پژوهش

همکاری مشارکتکنندگان در تحقیق حاضر به صورت داوطلبانه و با رضایت آنان بوده است.

حامی مالی

هزینه تحقیق حاضر توسط نویسندگان مقاله تامین شده است. مشارکت نویسندگان

طراحی و ایدهپردازی: زهرا حسینی؛ روششناسی و تحلیل دادهها: زهرا حسینی، آذین بابایی؛ نظارت و نگارش نهایی: زهرا حسینی. بنابر اظهار نویسندگان، مقاله حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع بوده است.

References

- Tai Q, Cao J, Wang T, Yan F. Recent advances toward efficient and stable tinbased perovskite solar cells. EcoMat. 2019;1(1):1–15. [doi:10.1002/eom2.12004]
- Kim G, Min H, Lee KS, Lee DY, Yoon SM, Seok S II. Impact of strain relaxation on performance of α-formamidinium lead iodide perovskite solar cells. Science. 2020;370(6512):108–12. [doi:10.1126/science.abc4417]
- Jeong J, Kim M, Seo J, Lu H, Ahlawat P, Mishra A, et al. Pseudo-halide anion engineering for α-FAPbI₃ perovskite solar cells. Nature. 2021;592(7854):381–5. [doi:s41586-021-03406-5]
- 4. Liu D, Kelly TL. Perovskite solar cells with a planar heterojunction structure prepared using room-temperature solution processing techniques. Nat Photonics. 2013;8(2):133–8. [doi:10.1038/nphoton.2013.342]
- 5. Zhu Z, Xue Q, He H, Jiang K, Hu Z, Bai Y, et al. A PCBM Electron Transport Layer Containing Small Amounts of Dual Additives Polymer that **Enables** Enhanced Perovskite Solar Cell Performance. Adv Sci. 2016;3(9):1500353. [doi:10.1002/advs.201500353]
- Lakhdar N, Hima A. Electron transport material effect on performance of perovskite solar cells based on CH3NH3GeI3. Opt Mater. 2020;99:109517. [doi:S0925346719307372]
- Zhou Y, Yang S, Yin X, Han J, Tai M, Zhao X, et al. Enhancing electron transport via graphene quantum dot/SnO₂ composites for efficient and durable flexible perovskite photovoltaics. J Mater Chem A. 2019;7(4):1878–88. [doi:C8TA10168]]
- 8. Weber CD, Bradley C, Lonergan MC. Solution phase n-doping of C60 and PCBM using tetrabutylammonium

٦٢

fluoride. J Mater Chem A. 2014;2(2):303–7. [doi:c3ta14132b]

- Yang Z, Xie J, Arivazhagan V, Xiao K, Qiang Y, Huang K, et al. Efficient and highly light stable planar perovskite solar cells with graphene quantum dots doped PCBM electron transport layer. Nano Energy. 2017;40:345–51. [doi:10.1016/j.nanoen.2017.08.008]
- 10. Sabetghadam SA, Hosseini Z, Zarei S, Ghanbari T. Improvement of the current generation in silicon solar cells by utilizing graphene quantum dot as spectral converter. Mater Lett. 2020;279:128515. [doi:10.1016/j.matlet.2020.128515]
- 11. Zarei S, Hosseini Z, Sabetghadam SA, Ghanbari T. Improved sensitivity in selfpowered photoelectrochemical UV photodetector by application of graphene quantum dots. Eur Phys J Plus. 2021;136(5):515. [doi:10.1140/epjp/s13360-021-01529-2]
- Paulo S, Palomares E, Martinez-Ferrero E. Graphene and Carbon Quantum Dot-Based Materials in Photovoltaic Devices: From Synthesis to Applications. Nanomaterials. 2016;6(9):157. [doi:2079-4991/6/9/157]
- 13. Gupta V, Chaudhary N, Srivastava R, Sharma GD, Bhardwaj R, Chand S. Luminscent graphene quantum dots for organic photovoltaic devices. J Am Chem Soc. 2011;133(26):9960–3. [PMID:21650464]
- 14. Bak S, Kim D, Lee H. Graphene quantum dots and their possible energy applications: A review. Curr Appl Phys. 2016;16(9):1192–201.
 [doi:10.1016/j.cap.2016.03.026]
- 15. Zhu Z, Ma J, Wang Z, Mu C, Fan Z, Du L, et al. Efficiency Enhancement of Perovskite Solar Cells through Fast Electron Extraction: The Role of Graphene Quantum Dots. J Am Chem Soc. 2014 Mar 12;136(10):3760–3. [doi:10.1021/ja4132246]
- 16. Xie J, Huang K, Yu X, Yang Z, Xiao K, Qiang Y, et al. Enhanced Electronic Properties

of SnO₂ via Electron Transfer from Graphene Quantum Dots for Efficient Perovskite Solar Cells. ACS Nano. 2017;11(9):9176–82.

[doi:10.1021/acsnano.7b04070]

- 17. Pang S, Zhang C, Zhang H, Dong H, Chen D, Zhu W, et al. Boosting performance of perovskite solar cells with Graphene quantum dots decorated SnO₂ electron transport layers. Appl Surf Sci. 2020;507:145099. [doi: 10.1016/j.apsusc.2019.145099]
- Biccari F, Gabelloni F, Burzi E, Gurioli M, Pescetelli S, Agresti A, et al. Graphene-Based Electron Transport Layers in Perovskite Solar Cells: A Step-Up for an Efficient Carrier Collection. Adv Energy Mater. 2017;7(22):1701349. [doi:10.1002/aenm.201701349]
- 19. Ebrahimi M, Kermanpur A, Atapour M, Adhami S, Heidari RH, Khorshidi E, et al. Performance enhancement of mesoscopic perovskite solar cells with GQDs-doped TiO₂ electron transport layer. Sol Energy Mater Sol Cells. 2020;208:110407.

[doi:10.1016/j.solmat.2020.110407]

20. Icli KC, Ozenbas M. Fully metal oxide charge selective layers for n-i-p perovskite solar cells employing nickel oxide nanoparticles. Electrochim Acta. 2018;263:338–45.

[doi:10.1016/j.electacta.2018.01.073]

- 21. Gonzalez-Pedro V, Juarez-Perez E, Arsyad W, Barea E, Fabregat-Santiago F, Mora-Sero I, et al. General Working Principles of CH3NH3PbX3 Perovskite Solar Cells. Nano Letters. 2014;14(2):888–93. [doi: 10.1021/nl404252e]
- 22. Fathizadeh M, Tien H. N, Khivantsev K, Song Zhou F. Yu Μ. Ζ. Polyamide/nitrogen-doped graphene oxide quantum dots (N-GOQD) thin film nanocomposite reverse osmosis membranes for high flux desalination. 2019;451:125-32. Desalination. [doi:10.1016/j.desal.2017.07.014]
- 23. Torres D, Sebastian D, Lazaro M. J, Pinilla J.L, Suelves I, Arici A.s. et al. Performance and stability of counter electrodes based on reduced few-layer graphene oxide sheets and reduced graphene oxide quantum dots for dye-sensitized solar

cells. Electrochimica Acta. 2019;306:396-406. [doi: 10.1016/j.electacta.2019.03.105]

- 24. H. Zarenezhad, M. Halali, M. Askari. Effect of Chlorine in Perovskite Layers Morphology and Efficiency of Perovskite Solar Cells in One step & Spin-Dip Deposition Methods. Journal of New Materials. 1397; 9(34):121-132. [In Persian]
- 25. Yang B, Dyck O, Poplawsky J, Keum J, Puretzky A, Das S, et al. Perovskite Solar Cells with Near 100% Internal Quantum Efficiency Based on Large Single Crystalline Grains and Vertical Bulk Heterojunctions. Journal of the American Chemical Society. 2015;137(29):9210– 13. [doi:10.1021/jacs.5b03144]

مجله مواد نوین. ۱٤۰۰؛ ۱۲ (٤٤): ۲۶-۵۳